MATERIALES SEMICONDUCTORES

CONCEPTOS

Generación y recombinación; dopado; semiconductor intrínseco; semiconductor extrínseco; Semiconductor tipo-n; Semiconductor tipo-p; corriente de arrastre; corriente de difusión

OBJETIVOS

- Comprender los conceptos básicos que definen un material semiconductor. Conocer las características de los semiconductores a nivel atómico.
- Comprensión de los procesos de generación y recombinación.
- Diferenciar entre semiconductores intrínsecos y extrínsecos.
- Aplicación de la Teoría de Bandas en materiales semiconductores. Uso de la función de Fermi para obtener información de la distribución de portadores en los estados energéticos.
- Comprender que en los semiconductores la conducción eléctrica es consecuencia de dos procesos distintos: difusión y arrastre.

SEMICONDUCTORES

1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEMICONDUCTORES

1.1 Características de los Semiconductores

- •Formados por átomos del **grupo IV** de la tabla periódica (básicamente, **Silicio** y **Germanio**).
- •Banda prohibida, **E**_G, muy **estrecha**.
- •La energía de Fermi se encuentra en medio de la banda prohibida.
- La conductividad depende en gran medida de la temperatura y aumenta rápidamente con ella.
- Aparición de dos tipos de portadores de carga:
 e n BC y h⁺ en BV.
- Sus propiedades físicas dependen altamente de la concentración de impurezas añadidas al material.
- Versatilidad en el diseño de dispositivos electrónicos y opto-electrónicos.
- La mayoría de estos dispositivos pueden realizarse sobre la misma muestra de semiconductor.
- •Integración de muchos dispositivos diferentes en un mismo *chip*.







- · Microelectrónica:
 - Resistencias, diodos, transistores, etc.
- Comunicaciones:
 Circuitos de alta y baja frecuencia en sistemas de comunicación.
- ·Optoelectrónica:
 - LED, láseres, células fotovoltaicas, etc.

1.2 Configuración electrónica y red cristalina

SILICIO (Si, Z= 14)

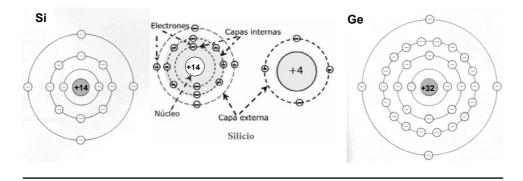
3s²p²

GERMANIO (Ge, Z= 32)

4s²p²

El átomo de Silicio: tiene 14 protones y 14 electrones. La configuración electrónica de la última capa (*capa de valencia*) es de la forma s²p².

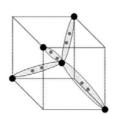
El átomo de Germanio: 32 electrones y 32 protones en su núcleo. Los últimos 4 electrones se localizan en la capa de valencia.



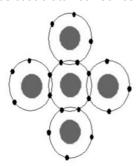
SEMICONDUCTORES

Redes cristalinas de Si y Ge

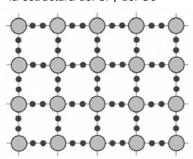
En un **cristal puro de silicio o de germanio**, los átomos están unidos entre sí formando una estructura cristalina que consiste en una repetición regular en tres dimensiones de una celdilla unidad que tiene la forma de tetraedro con un átomo en cada vértice. Al no tener los electrones libertad de movimiento, a bajas temperaturas y en estado cristalino puro, el material actúa como un aislante

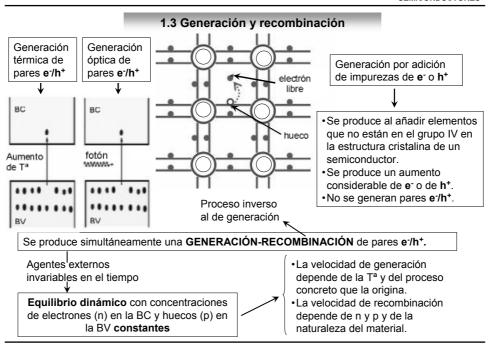


Enlaces de un átomo de Si o de Ge con sus cuatro átomos vecinos



Representación bidimensional de la estructura del Si y del Ge

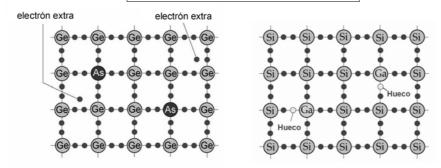




SEMICONDUCTORES

¿Qué sucede si además de elevar la temperatura por encima de 0 K consideramos la presencia de impurezas?

Introducción de impurezas en el Silicio

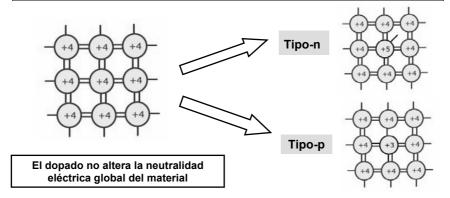


Un semiconductor puro, y por lo tanto con un número igual de huecos y electrones, se denomina semiconductor intrínseco. A bajas temperaturas se comporta como un aislante.

Una forma de aumentar la conductividad de un semiconductor es mediante el dopado. Un semiconductor dopado se llama semiconductor extrínseco.

1.4 Dopado de los semiconductores

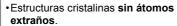
El dopado supone que deliberadamente se añadan **átomos de impurezas** a un cristal intrínseco para modificar su conductividad eléctrica. Un semiconductor dopado se llama **semiconductor extrínseco**.



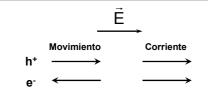
Si la introducción de impurezas se realiza de manera controlada pueden modificarse las propiedades eléctricas en zonas determinadas del material.

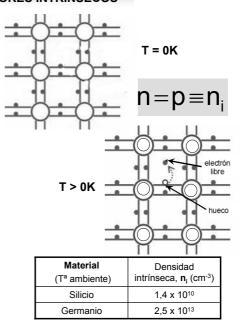
SEMICONDUCTORES

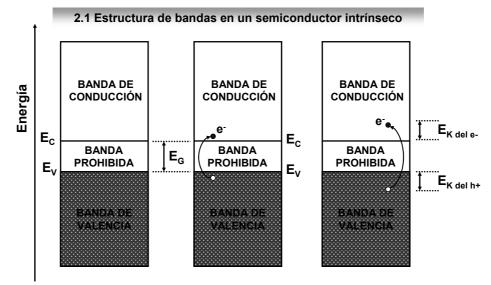




- Propiedades eléctricas determinadas por la estructura de bandas del cristal.
- ·La excitación térmica produce pares e-/h+.
- •Densidad de carga negativa (n) en la BC.
- •Densidad de carga positiva (p) en la BV.
- •En equilibrio térmico se encuentra la densidad intrínseca (n_i) del semiconductor.
- •El nivel de Fermi (E_{Fi}) está en el **centro** de la BP.
- ullet Cuanto mayor sea el ancho de la BP (${\rm E_g}$) menores serán n y p.
- Un campo eléctrico externo genera dos movimientos de carga opuestos: conducción bipolar.







El fondo de la banda de conducción, $E_{\rm C}$, representa la mínima energía cinética de un electrón libre, mientras que el techo de la banda de valencia, $E_{\rm V}$, representa la mínima energía cinética de un hueco.

SEMICONDUCTORES

2.2 Concentración de portadores en un semiconductor intrínseco

$$dn = g(E) f(E) dE$$
Función de densidad de portadores de carga en una banda:
• En la BC para los electrones (n)
• En la BV para los huecos (p)
$$f_n(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_BT} + 1} f_p(E) = 1 - f_n(E) = \frac{1}{e^{(E_F-E)/k_BT} + 1}$$
Se realiza este cálculo para obtener la densidad de portadores de carga en una banda:
• En la BC para los electrones (n)
• En la BV para los huecos (p)
$$p = \int_0^{E_V} g(E) f(E) dE$$

Concentración (o densidad) de electrones: El número total de electrones por unidad de volumen en la banda de conducción

$$n = N_{\rm C} {\rm e}^{-(E_{\rm C}-E_{\rm F})/k_{\rm B}T} {\rm N_{\rm C}} = 2 {\left({2\pi \, m_{\rm n}^* k_{\rm B} T \over h^2} \right)}^{3/2}$$
 Densidad efectiva de estados en la banda de conducción

Concentración (o densidad) de huecos: El número total de huecos por unidad de volumen en la banda de valencia

Se puede obtener el producto de las concentraciones de electrones y huecos en un semiconductor intrínseco si se multiplican las expresiones de n y p:

$$np = N_C N_V e^{-E_G/k_B T}$$

El producto de las concentraciones de portadores es independiente del nivel de Fermi pero depende de la anchura de la banda prohibida

En un semiconductor intrínseco $n = p \equiv n_i$:

$$np = n_i^2$$

Ley de acción de masas
(aplicable a semiconductores intrínsecos o extrínsecos)

La concentración

crece

intrínseca

 n_i se conoce como concentración intrínseca y es una función de la temperatura

La concentración intrínseca se puede obtener teniendo en cuenta las expresiones de n y p:

exponencialmente con la temperatura

$$n_i^2 = np$$
 $n_i = \sqrt{N_c N_V} e^{-E_G/2k_B T}$

SEMICONDUCTORES

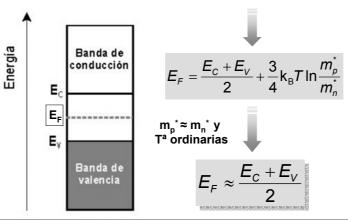
2.3 Nivel de Fermi en un semiconductor intrínseco

Teniendo en cuenta:

• que en un semiconductor intrínseco la concentración de huecos es igual a la de electrones se puede obtener el nivel de Fermi

$$E_F = \frac{E_C + E_V}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln \frac{N_V}{N_C}$$

· las expresiones de la densidad efectiva de estados en la banda de conducción (N_{C}) y la densidad efectiva de estados en la banda de valencia (N_{V})

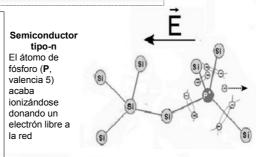


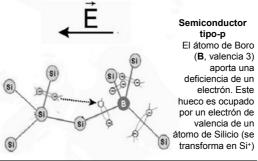
A la temperatura del cero absoluto, en un semiconductor intrínseco el nivel de Fermi se encuentra en el centro de la banda prohibida.

3. SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS

- Estructuras cristalinas con átomos extraños.
- El proceso de adición de impurezas al cristal semiconductor se denomina DOPADO.
- Es una técnica muy común para variar la conductividad de semiconductores.
- •Se produce la sustitución en la red cristalina de algunos átomos originales por átomos extraños.
- La adición de una fracción pequeña de átomos extraños no cambia la estructura reticular del cristal, es decir, no varía apreciablemente la estructura de bandas del semiconductor.
- •Los átomos de la impureza tienen una configuración electrónica diferente y pueden aportar mayoritariamente electrones o huecos.
- Se pueden obtener dos tipos de semiconductores extrínsecos:

Tipo-n (densidad mayoritaria de e⁻) **Tipo-p** (densidad mayoritaria de h⁺)

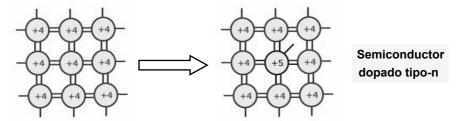




SEMICONDUCTORES

3.1 Semiconductor extrínseco tipo-n

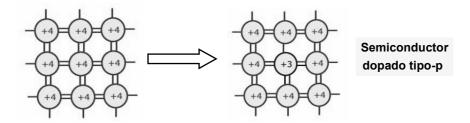
- •Impurezas pertenecientes al **grupo V** (N, P, As, Sb).
- •Algunas posiciones de la red cristalina están ocupadas por los ${\bf N}_{\rm D}$ átomos de **impurezas** donadoras añadidas.
- Para cada átomo extraño, uno de sus cinco e no está ubicado en uno de los enlaces covalentes.
- Este átomo se ioniza fácilmente (Si y P: energía de ionización = 0,05 eV).
- •El electrón liberado alcanza la BC y contribuye a la corriente eléctrica en el cristal.



En esta situación hay mayor número de electrones que de huecos. Por ello a estos últimos se les denomina "portadores minoritarios" y "portadores mayoritarios" a los electrones.

3.2 Semiconductor extrínseco tipo-p

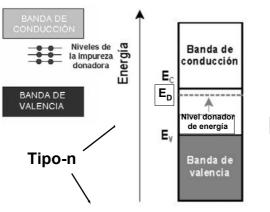
- •Impurezas pertenecientes al grupo III (B, Al, Ga, In).
- •Algunas posiciones de la red cristalina están ocupadas por los ${\bf N_A}$ átomos de **impurezas** aceptoras añadidas.
- •Para cada átomo extraño, uno de los enlaces covalentes queda incompleto. Este hueco es ocupado por un e⁻ de valencia de un átomo de **Si que se ioniza pasando a Si***.
- Esta situación es equivalente a la aparición de un h⁺ que puede "vagar" por el cristal y contribuir a la corriente eléctrica en el mismo.



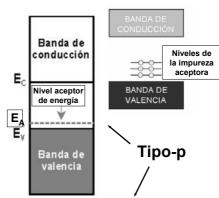
En este caso los portadores mayoritarios son los huecos y los portadores minoritarios son los electrones.

SEMICONDUCTORES

Diagrama de bandas en un semiconductor extrínseco



- Aparece un nuevo nivel de energía, E_D, (con 2N_D estados permitidos) en la BP, ocupados por los e⁻ deslocalizados de los átomos donadores.
- Energéticamente la **transición** desde este nivel a la BC es muy fácil.



- •Aparece un **nuevo nivel de energía**, **E**_A, (con 2N_A estados permitidos) en la BP, correspondiente a los e⁻ que pueden ser aceptados por los átomos aceptores.
- Energéticamente la transición desde la BV a este nivel es muy fácil.

3.3 Concentración de portadores en un semiconductor extrínseco

De acuerdo con la *ley de neutralidad eléctrica*, la suma total de cargas positivas debe ser igual a la suma total de las cargas negativas :

$$N_D + p = N_A + n$$

 N_D = concentración de impurezas donadoras N_A = concentración de impurezas aceptoras

En un semiconductor dopado tipo-n

$$N_{\Delta} = 0$$

La concentración de portadores mayoritarios

$$n_n \approx N_D$$

La concentración de portadores minoritarios

$$p_n \approx \frac{n_i^2}{N_D}$$

En un semiconductor dopado tipo-p

$$N_D = 0$$

La concentración de portadores mayoritarios

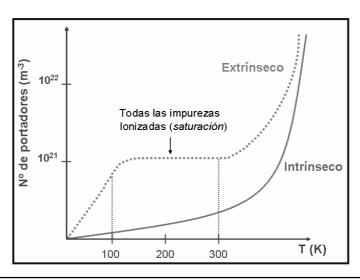
$$p_p \approx N_A$$

La concentración de portadores minoritarios

$$n_p \approx \frac{n_i^2}{N_A}$$

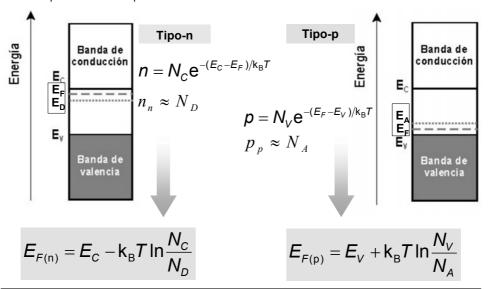
SEMICONDUCTORES

Variación del número de portadores con la temperatura de un semiconductor dopado comparativamente con el caso de que el conductor fuese intrínseco.



3.4 Nivel de Fermi en un semiconductor extrínseco

Se puede calcular la posición exacta del nivel de Fermi en un semiconductor extrínseco



SEMICONDUCTORES

4. CONDUCCIÓN ELÉCTRICA EN SEMICONDUCTORES

4.1 Conductividad y movilidad

La conductividad de un semiconductor es:

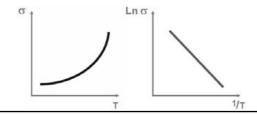
$$\sigma = \sigma_n + \sigma_p = e \ n\mu_n + e \ p\mu_p = e \ (n\mu_n + p\mu_p)$$

$$qE = m\frac{\overline{v}}{\tau} \Rightarrow \overline{v} = \frac{q\tau}{m}E$$

$$\begin{cases}
\mu = \frac{q\tau}{m} & \text{Movilidad (cm}^2V^{-1}s^{-1}) \\
\text{Facilidad de movimiento de los portadores de carga} \\
\overline{v} = \mu E & \overline{\sigma} = qn\mu
\end{cases}$$

En un semiconductor intrínseco, la concentración de electrones libres es igual a la de huecos

Conductividad de un semiconductor intrínseco



Donde n y p son las concentraciones de electrones libres y huecos; μ_n y μ_p sus movilidades; e es la carga del electrón

$$n = p = n_i$$

$$\sigma = n_i e \left(\mu_n + \mu_p\right)$$

El apreciable cambio de la conductividad con la temperatura limita el empleo de los dispositivos semiconductores en algunos circuitos.

4.1 Conductividad y movilidad

La conductividad de un semiconductor es: $\sigma = (n\mu_n + p\mu_p)$ e

En un semiconductor extrínseco la concentración de portadores mayoritarios es muy superior a la de portadores minoritarios.

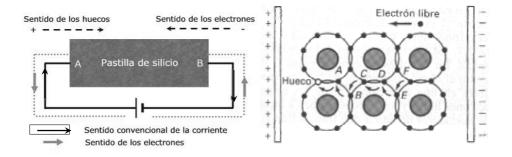
En un semiconductor tipo-n
$$\begin{cases} n>>p\\ n_n\approx N_D \end{cases} \quad \sigma_n\approx n_n\mu_n \in \mathbb{R}$$
En un semiconductor tipo-p
$$\begin{cases} p>>n\\ p_p\approx N_A \end{cases} \quad \sigma_p\approx p_p\mu_p \in \mathbb{R}$$

En los semiconductores extrínsecos, la magnitud de la conductividad, por electrones o por huecos, depende de la concentración de impurezas, que son las que proporcionan al cristal una u otra clase de portadores

En el rango de trabajo de la mayor parte de las aplicaciones de los semiconductores (temperaturas <100°C), la conductividad de los extrínsecos es mucho mayor que la de los intrínsecos y prácticamente constante.

SEMICONDUCTORES

La corriente en un semiconductor se produce como el efecto combinado de los dos tipos de flujo: el de los electrones libres en un sentido y el de los huecos en sentido opuesto.



Dada la especial estructura de los semiconductores, en su interior se pueden dar dos tipos de corrientes:

- > Corriente por arrastre de campo
- > Corriente por difusión de portadores

► Corriente por arrastre de campo: originada por la acción de un campo eléctrico externo

Cuando se aplica al semiconductor un campo eléctrico externo, los huecos se mueven en la dirección del campo y los electrones libres en sentido opuesto, originando estos dos movimientos una corriente eléctrica del mismo sentido.



Densidad de corriente de arrastre

▶ Corriente por difusión de portadores: producida por la existencia de un gradiente de concentraciones de portadores

La difusión se debe exclusivamente a la inhomogeneidad del material, por diferencias de concentración de portadores



Densidad de corriente de difusión

SEMICONDUCTORES

4.2 Corriente de arrastre

Cuando se aplica un campo eléctrico, al movimiento desordenado de los electrones y los huecos se superpone otro: en sentido contrario al campo para los electrones y en el sentido del campo para los huecos.

La densidad de corriente total debida al movimiento de electrones y huecos cuando se aplica un campo eléctrico, se denomina densidad de corriente de arrastre.

$$\vec{J}_{arrastre} = \left(n\mu_n + p\mu_p\right) \ e \ \vec{E} = \sigma \vec{E} \qquad \begin{array}{l} \text{Donde } n \ \text{y } p \ \text{son las concentraciones de electrones libres y de huecos; } \mu_n \ \text{y} \ \mu_p \ \text{sus} \end{array}$$

movilidades, e es la carga del electrón y σ la conductividad del semiconductor.

► En un semiconductor intrínseco

$$\vec{J}_{arrastre} = (n\mu_n + p\mu_p) e \vec{E} = (\mu_n + \mu_p) n_i e = \sigma \vec{E}$$

► En un semiconductor extrínseco

Tipo-n
$$\vec{J}_{arrastre} = \sigma_n \vec{E} \approx n_n \mu_n e \vec{E}$$

Tipo-p
$$\vec{J}_{arrastre} = \sigma_{
ho} \vec{E} pprox
ho_{
ho} \mu_{
ho} e \vec{E}$$

4.3 Corriente de difusión

- ▶ Si en una muestra semiconductora la concentración de portadores no es uniforme, existirá en el interior de la misma un gradiente de concentraciones de portadores.
- ► El gradiente de concentraciones provocará un movimiento de los portadores: habrá un transporte de portadores de las zonas de más alta concentración hacia las de más baja concentración.

Densidad de corriente de difusión

Formalmente sigue la ley de Fick

$$\vec{J} = -D \vec{\nabla} c$$

D = Coef. de difusión

$$\vec{J}_n = (-e) \left[-D_n \vec{\nabla} n \right]$$

$$\vec{J}_p = (+e) \left[-D_p \vec{\nabla} p \right]$$

En un semiconductor, los componentes de la densidad de corriente de difusión pueden expresarse de <u>forma</u> <u>unidimensional</u> mediante la ecuación:

$$J_{n, difusión} = e D_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_{p, diffusion} = -eD_p \frac{dp}{dx}$$

 D_n = Difusividad de los electrones n = concentración de electrones

 D_p = Difusividad de los huecos p = concentración de huecos

SEMICONDUCTORES

Relación de Einstein

Existe una importante relación entre los coeficientes de difusión y movilidad, que se conoce como relación de Einstein

$$\boxed{\frac{D_{n,p}}{\mu_{n,p}} = \frac{\mathsf{k}_{\mathsf{B}}}{q} T = \mathsf{V}_{\mathsf{T}}}$$

La densidad de corriente total en un semiconductor es igual a la suma de la densidad de corriente de arrastre y la densidad de corriente de difusión.

► Según un modelo unidimensional:

$$J_n = J_{n, arr} + J_{n, dif} = e n\mu_n E + e D_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = J_{p, arr} + J_{p, dif} = e \rho \mu_p E - e D_p \frac{d\rho}{dx}$$

$$J = J_n + J_p = \left(n\mu_n + p\mu_p\right) e E + e\left(D_n \frac{dn}{dx} - D_p \frac{dp}{dx}\right)$$

► En el caso general:

$$\vec{J} = \vec{J}_n + \vec{J}_p = (n\mu_n + p\mu_p) e \vec{E} + e(D_n \vec{\nabla} n - D_p \vec{\nabla} p)$$